

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



Produkt #12-421 3-4TAGE



1



€770,00

+ WARENKORB

Stk. 1-3

€770,00

Stk. 4+

€678,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Typ:
Laser Mirror

Typische Anwendungen:
Pulse Compression @45° of Ti:sapphire Ultrafast Lasers

Keilwinkel (arcmin):

<10
Freie Apertur (%): 80
Rückseite: Commercial Polish
Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%): 99.8
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >99.8% @ 725 - 1000nm (P-Polarization)
GDD-Spezifikation: -70fs ² @ 725 - 1000nm (P-Polarization)
Wellenlängenbereich (nm): 725 - 1000
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/10
Art der Beschichtung: Dielectric
Beschichtung: Ultrafast Chirped (725-1000nm)
Designwellenlänge DWL (nm): 800
Durchmesser (mm): 25.40 +0.00/-0.10
Dicke (mm): 6.35 ±0.2
Einfallswinkel (°): 45
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 0.2 J/cm ² @ 800nm, 50fs, 1kHz, 100µm Beam Diameter

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform